ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ДЕФЕКТА ПРИ СКОРОСТНОМ МЕТОДЕ РАДИАЦИОННОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ С ПОМОЩЬЮ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ

В. А. ВОРОБЬЕВ, Ю. Д. ГАВКАЛОВ

(Представлено секцией физико-технических наук второй научной сессии вузов Западной Сибири.)

В настоящее время среди неразрушающих методов контроля промышленных крупногабаритных изделий возрастает роль генераторов высокоэнергетического электромагнитного излучения — бетатронов. Разработанные установки радиационной дефектоскопии обеспечивают автоматизацию контроля и высокую выявляемость дефектов: трещин, раковин и т. д. [1].

Однако эти установки не позволяют определить форму и глубину залегания дефектов. Применяемые для этой цели методы рентгеногра-

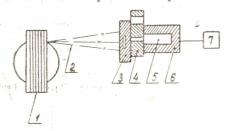


Рис. 1. Принципиальная схема просвечивания детали при радиационной дефектоскопии:

1 — бетатрон, 2 — рабочий пучок, 3 — деталь, 4 — переменный коллиматор, 5 — сцинтилляционный детектор, 6 — защита детектора, 7 — система регистрации.

фии трудоемки и не обеспечивают поточность контроля.

В данной статье предлагается метод определения глубины залегания дефекта с помощью сцинтилляционного дефектоскопа, что увеличивает ценность метода дефектоскопии тормозным излучением бетатрона.

Принципиальная схема просвечивания детали тормозным излучением бетатрона показана на рис. 1.

Интенсивность излучения, прошедшего слой вещества толщиной t, равна

 $I(t) = B(t) I^{0}(t),$ (1)

где $I^0\left(t\right)$ — интенсивность первичного излучения (узкого пучка) за слоем толщиной t,

B(t) — коэффициент, учитывающий интенсивность рассеянного деталью излучения за слоем толщиной t.

Дефект в исследуемой детали можно рассматривать как изменение ее толщины на величину dt.

Если дефект находится на поверхности образца перед детектором, т. е. имеет координату x=t, то относительное изменение интенсивности излучения, падающего на детектор, для узкого пучка и излучения с учетом рассеянного (широкого пучка) определяется дифференциальными уравнениями ослабления:

$$\left[\frac{dI(t)}{I(t)}\right]_{y} = -\mu(t)_{y} dt, \qquad (2)$$

$$\left[\frac{dI(t)}{I(t)}\right]_{\mathbf{m}} = -\mu(t)_{\mathbf{m}} dt. \tag{3}$$

где $\psi(t)_y$ и $\psi(t)_m$ — эффективные коэффициенты ослабления узкого и широкого пучка соответственно.

Из уравнения (2) и (3), обозначив

$$\left[\frac{dI}{I}\right]_{y} = \varepsilon_{y}, \quad \left[\frac{dI}{I}\right]_{II} = \varepsilon_{III},$$

имеем

$$\varepsilon_{\rm III} = \frac{\mu(t)_{\rm III}}{\nu(t)_{\rm y}} \, \varepsilon_{\rm y}. \tag{4}$$

В случае наличия деффекта с координатой x=0 изменение интенсивности широкого пучка равно

$$dI(t)_{\text{II}} = -I^{0} \, \rho_{\text{II}} \, dt, \tag{5}$$

при этом $\mu_{\text{m}} = \mu_{\text{y}}.$ Согласно уравнению (1) и (2) имеем

$$\varepsilon_{\text{III}} = \frac{\varepsilon_{y}}{B(t)} \ . \tag{6}$$

Подсчитано, например, для стали, меди при тормозном излучении бетатрона с максимальной энергией до 30 M в коэффициенты $\mu(t)_{\rm m}>\mu(t)_{\rm y}$ и B(t)>1 при t>0. Следовательно, $\varepsilon_{\rm m}>\varepsilon_{\rm y}$ при расположении дефекта на поверхности детали перед детектором (x=t) и $\varepsilon_{\rm m}<\varepsilon_{\rm y}$ при расположении дефекта на поверхности детали в месте падения пучка излучения (x=0). Это различие и предлагается использовать для определения координаты дефекта.

Обозначив

$$\frac{p_{y}}{q_{uu}} = B^{c(t)},$$

можно получить уравнение из (4) и (6) для любого значения x в интервале $0\leqslant x\leqslant t$

$$\varepsilon_{\text{III}} = \varepsilon_{\text{v}} B^{\frac{x}{t}(1+c)-1}, \tag{7}$$

или

$$x = \frac{t\left(\frac{\ln\left[\varepsilon_{\text{in}}/\varepsilon_{\text{y}}\right]}{\ln B} + 1\right)}{1 + c} . \tag{8}$$

В выражении (8) величины ε_y и ε_{m} являются измеряемыми при узком и широком диаметре отверстия коллиматора перед детектором. Коэффициенты c и B могут быть определены теоретически. Однако теоретические расчеты сложны, и поэтому для практического использования предлагаемого метода уравнение (8) можно представить в виде

$$x = t \cdot F\left(\frac{\varepsilon_{\text{II}}}{\varepsilon_{\text{y}}}\right),\tag{9}$$

где функция F определяется экспериментально путем иммитации дефекта на различной глубине детали.

 Φ ункция F является монотонной, и для ее графического представ-

ления достаточно определить значения в нескольких точках.

Предлагаемый метод определения глубины залегания дефекта наиболее эффективен при поточном контроле крупногабаритных промышленных изделий несложной формы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Неразрушающие методы контроля материалов и изделий. Сб. статей под ред. С. Т. Назарова, М., 1964.